
ASIAN IBIS SUMMIT (CHINA)
亚洲 IBIS 技术研讨会 (中国)
FIRST CALL FOR PARTICIPATION AND PRESENTATIONS
会议通知及论文征集

亚洲 IBIS 技术研讨会 (中国)

会议时间

2006年10月27日，上午8点15分至5点30分，9点会议开始。

会议地点

上海新世界丽笙大酒店

南京西路 88 号，中国上海 200003

电话: 86-21-63599999

传真: 86-21-63589705

E-mail: newworld@radisson-nw.com

网址: http://www.radisson.com/shanghaicn_newworld

会议内容

论文演讲和讨论

会议目的

IBIS 和互连模型技术研讨

赞助公司(协办单位按字母顺序排列)

Huawei Technologies (主办单位)

Ansoft Corporation

Cadence Design Systems

Intel Corporation

Mentor Graphics Corporation

Signal Integrity Software (SiSoft)

Sigrity

Synopsys

背景介绍

去年12月的亚洲IBIS技术研讨会取得了空前的成功。今年的会议选择了上海，上海是中国最大的工业城市，它拥有众多的世界著名大公司的销售和研发中心。我们的目标是与众多的本地技术专家一起研讨IBIS的发展。

会议使用语言

会议使用语言是英语。并提供相关的中文翻译。本地专家可用中文演讲但必须提供英文演讲资料。

IBIS 技术研讨会

这次会议将是一次规范的 IBIS 会议。所有的演讲稿件将会保存在 IBIS，并提供会议纪要。这次会议将不设投票过程。

征集与会者

我们欢迎所有的 IBIS 和互连建模技术人员，EDA 厂商和电子电路设计人员参加这次会议。与会者请将下列内容 EMAIL 至下列 IBIS 领事 (二个 EMAIL 同时发出以防丢失)

Bob Ross, Teraspeed Consulting Group bob@teraspeed.com
Lance Wang, Cadence Design Systems lwang@cadence.com

姓名

EMAIL

地址

公司名

公司网址

所在国家

电话

特殊要求

- 素食者
- 清真食谱
- 其它(请详细说明)

截止日期 2006 年 10 月 20 日

征集稿件及演讲

我们欢迎所有的有关 IBIS 和互连研究和应用的稿件和演讲。我们会优先考虑来自亚洲地区的稿件和演讲。

演讲方式:	投影图像及演讲
时长:	15-30 分钟
电子保存:	所有的演讲稿件将会保存在 IBIS 论坛的网站上
稿件电子格式:	Power Point(PPT) 或 Acrobat(PDF)
稿件发放:	与会者人手一份

演讲稿截止日期 2006 年 9 月 29 日

如果你有投稿，请提供以下附加内容

演讲稿题目

演讲时间 (不得大于 30 分钟)

我们会通知你是否你的稿件已被录用

所有的稿件必须在 9 月 29 日之前交到。否则不予录用。

注意 会议禁止所有的产品推销和任何保密信息的演讲。所有的演讲稿件必须使用英语或中英文对照。

欢迎亚洲技术人员踊跃投稿。

会议日程

本次会议将会有 9 至 10 个涉及 IBIS 和行为级模型（包括互连和器件模型）技术研究，经验和未来展望演讲。IBIS 领导和专家们将会给予精彩的演讲。会议将会提供免费午餐及精致纪念品。其它旅行费用自理。